

## (277) 热間加工時のオーステナイト再結晶挙動に関する一考察

㈱神戸製鋼所 中央研究所

町田正弘 勝亦正昭

梶 晴男

1. 緒言 热間加工時のオーステナイト( $\gamma$ )再結晶挙動に関しては、従来、多くの報告がなされている。その中で、圧延直後に急冷しても再結晶する等軸 $\gamma$ (以下、単に再結晶 $\gamma$ と称する)は、圧延温度( $T$ )、圧下率( $R$ )、圧延前 $\gamma$ 粒径( $r_I$ )、成分などの影響を受け、 $T$ 、 $r_I$ の減少や $R$ の増加に伴って、再結晶 $\gamma$ が細粒化することが知られている。热間加工時のこのような $\gamma$ の再結晶挙動は、(i) 圧下中に $\gamma$ が再結晶するという“動的過程”、(ii) 圧延直後に $\gamma$ が再結晶するという“静的過程”的いずれか一方、もしくは双方に支配されると考えられているが、現在なお不明な点が多い。そこで、本調査では、含Nb鋼を供試材として種々に圧延条件を変えた1パス圧延後の $\gamma$ 再結晶挙動を、静的再結晶の見地から検討した。

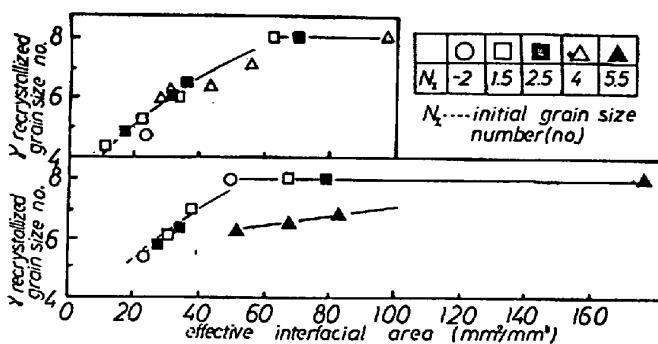
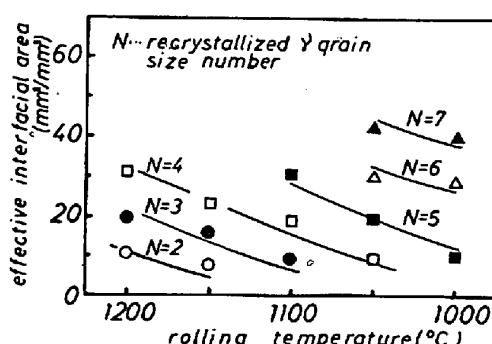
2. 実験方法 供試材は、表1に示す組成の実用鋼を用いた。

表1 化学組成 (wt %)

C	Si	Mn	P	S	Nb	V	Al
0.11	0.26	1.35	0.011	0.008	0.027	0.046	0.016

1250 °C 加熱後の圧延パターンは、2段の圧延と等温保持からなる。1段目の圧延は、2段目圧延直前の $\gamma$ 粒度を種々に変えるために行うものである。1段目圧延終了後、所定の温度で2段目の圧延を行うために、圧延材を炉内で一定時間等温保持した。この保持温度を圧延温度、保持後急冷して得られた $\gamma$ 粒度を、圧延前 $\gamma$ 粒度( $N_I$ )と定義した。保持後、すみやかに種々に圧下率を変えた2段目圧延を行い、その後2秒以内で水焼入れした。なお2段目圧延前板厚は、すべて15mmとした。本実験に用いた圧延機のロール径、回転数は、500mm, 14 rpmである。

3. 実験結果ならびに考察 圧延直後に再結晶する、いわゆる静的再結晶の場合、圧延中の $\gamma$ は、未再結晶 $\gamma$ と同様な組織になると推定される。すなわち、圧延によって与えられた変形量に応じて、圧延中の $\gamma$ は、伸長し、かつ粒内に変形帯が導入されると考えられる。一般に、静的再結晶の核は、結晶粒界などの局所的な不均一領域で生ずるので、静的再結晶の核生成サイトとなる有効粒界面積( $S_V$ )は、伸長 $\gamma$ 粒界面積( $S_{Vg}$ )と変形帯密度( $S_{Vd}$ )の和で表示できると推定される。このような静的再結晶に支配される場合の再結晶 $\gamma$ 粒度( $N$ )は、 $S_V$ に関係すると予想される。そこで、種々の圧延温度において得られた再結晶 $\gamma$ 粒度を、 $S_V$ によって整理した。結果の一部を図1に示す。これより、 $S_V$ が、高圧下を加えられた結果、大となるか、もしくは、圧延前 $\gamma$ が粒度番号にして、5.5と細粒になる場合を除けば、一定圧延温度における $S_V$ は、圧下率、圧延前 $\gamma$ 粒度に無関係に、 $S_V$ のみに強く依存する。さらに、一定の再結晶 $\gamma$ 粒度を得るために必要な $S_V$ は、圧延温度依存性を示し、低温程、同一 $S_V$ に対する再結晶 $\gamma$ は、細粒になることが示された。(図2)

図1 再結晶 $\gamma$ 粒度と有効粒界面積との関係図2 一定の再結晶 $\gamma$ 粒度を得るために必要な有効粒界面積と圧延温度との関係